

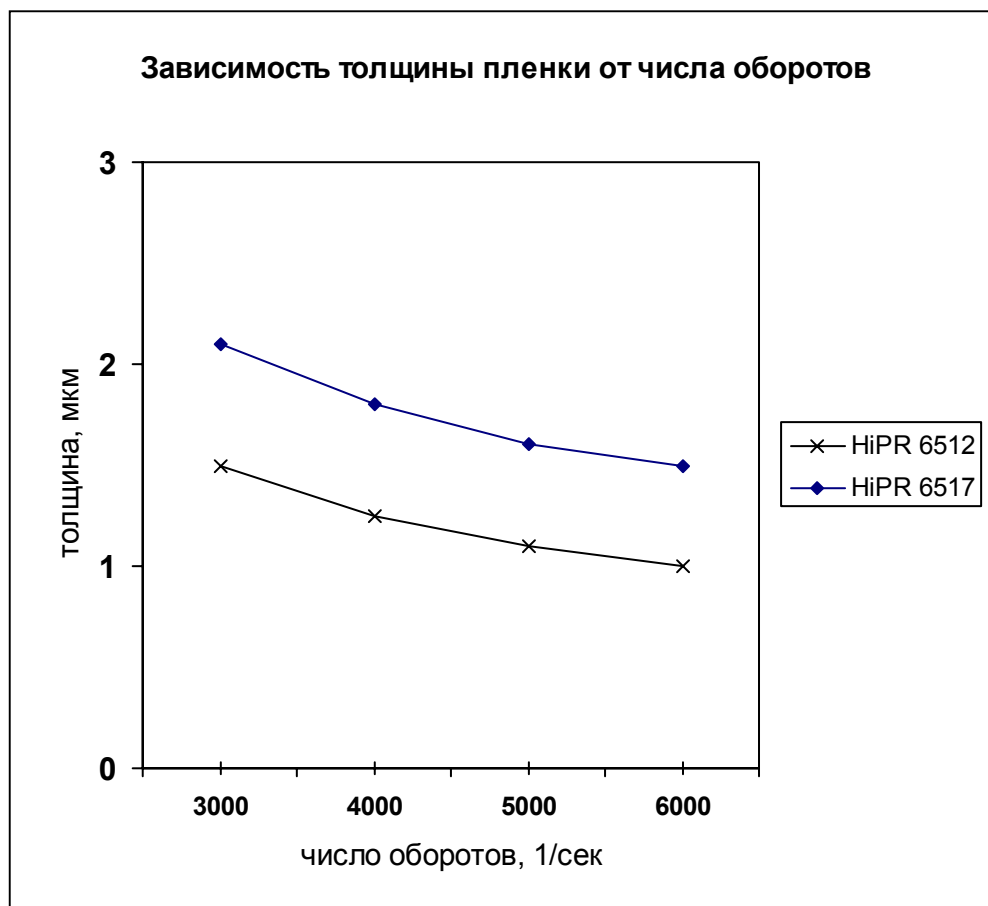
## Фоторезисты серии HiPR 6500

Фоторезисты HiPR 6500 компании FujiFilm являются традиционными позитивными фоторезистами на основе нафтохинондиазидов и новолачных смол, чувствительные к g и i линиям. Разрешение фоторезистов составляет до 0,5 мкм.

Фоторезисты HiPR 6500 имеют хорошую термостабильность ( $>125^{\circ}\text{C}$ ) и плазmostойкость. Содержание микропримесей металлов не превышает  $2 \times 10^{-5}\%$ .

На рис.1 представлена зависимость толщины пленки двух марок фоторезиста HiPR 6500 от скорости вращения центрифуги.

Рис.1



Производитель подчеркивает экологическую безопасность этих фоторезистов. Они изготовлены на базе растворителя этиллактат.